# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-151828

(43) Date of publication of application: 05.06.2001

(51)Int.CI.

CO8F255/02

(21)Application number: 11-333054

(71)Applicant : ASAHI KASEI CORP

(22)Date of filing:

24.11.1999

(72)Inventor: YAHIRO SHUJI

### (54) MODIFIED ETHYLENE POLYMER

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a modified ethylene polymer excellent in adhesion to a metal or a polar material without having problems with production in a modifying process by grafting a polar monomer into a specific single ethylene or a specific copolymer of ethylene and an  $\alpha$ -olefin.

SOLUTION: This modified ethylene polymer is obtained by grafting the polar monomer into the ethylene polymer which is the single ethylene polymer or the copolymer of ethylene and the  $\alpha$ -olefin having 3–20 number of carbon atoms and satisfies the following relationships: (A) melt index is 0.3–20 g/10 min at 190° C under 2.16 kg road; (B) density is  $\geq$ 0.920 g/cm3; (C) molecular— weight distribution measured by a gel permeation chromatography is 3–4.5; and (D) the amount of terminal vinyl group in the polymer is  $\leq$ 0.005 based on 1,000 carbon atoms.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特開2001-151828 (P2001-151828A)

(43)公開日 平成13年6月5日(2001.6.5)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

C 0 8 F 255/02

C08F 255/02

4J026

### 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 12 頁)

(21)出願番号

特願平11-333054

(71)出願人 000000033

旭化成株式会社

(22)出願日 平成11年11月24日(1999.11.24)

大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

(72)発明者 八尋 修二

岡山県倉敷市潮通3丁目13番1 旭化成工

業株式会社内

Fターム(参考) 4J026 AA12 AC22 AC36 BA05 BA08

BA15 BA18 BA25 BA26 BA27 BA29 BA30 BA32 BA34 BA36 BA39 BA44 BA50 BB01 BB10 DA02 DA08 DA17 DB05 DB07

DB15 DB38 GA01

# (54) 【発明の名称】 変性エチレン重合体

### (57)【要約】

【解決手段】 エチレン単独重合体、又はエチレンと炭素原子数が  $3\sim 20$  の  $\alpha$  ーオレフィンの共重合体であって

- (A) 190℃における2. 16kg荷重でのメルトインデックスが0.3~20g/10分
- (B) 密度が 0. 920 g/c m³以上
- (C) ゲルパメーションクロマトグラフィーで測定した 分子量分布が 3 ~ 4.5
- (D) 重合体中の末端ビニル基量が1000ヶ炭素あたり0.005ヶ未満の関係を満たすエチレン重合体に極性モノマーがグラフトされてなる変性エチレン重合体。

【効果】 本発明の特定のエチレン単独、又はエチレンとαーオレフィンに極性モノマーをグラフトさせた変性エチレン重合体は、変性工程での製造上の問題も無く、金属又は極性物質との接着性にも優れている。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 エチレン重合体がエチレン単独重合体、 又はエチレンと炭素原子数が3~20のαーオレフィン の共重合体であって

- (A) 190℃における2. 16kg荷重でのメルトインデックス (M1) が0. 3~20g/10分
- (B) 密度が 0. 920 g/c m³ 以上
- (C) ゲルパメーションクロマトグラフィー (GPC) で測定した分子量分布が、3~4.5
- (D) 重合体中の末端ビニル基量が1000ヶ炭素あたり0.005ヶ未満の関係を満たすエチレン重合体に極性モノマーがグラフトされてなる変性エチレン重合体。

【請求項2】 該エチレン重合体のエチレン単独重合体、又はエチレンと αーオレフィンとの共重合体が

- (ア) 担体物質、(イ) 有機アルミニウム化合物、
- (ウ) 環状 η 結合性アニオン配位子を有する遷移金属化合物、及び(エ) 該環状 η 結合性アニオン配位子を有する遷移金属化合物と反応して触媒活性を発現する錯体を形成可能な活性化剤から調整された担持触媒を用いて得られたエチレン単独重合体、又はエチレンとαーオレフィンとの共重合体を用いることを特徴とする請求項1記載の変性エチレン重合体。

【請求項3】 190℃におけるずり応力2.4×10 <sup>5</sup>Paに到達するときのずり速度(sec<sup>-1</sup>)で定義される流動性インデックス(FI)とメルトインデックス(MI)とがFI<75×MIの関係を満たすエチレン重合体を用いることを特徴とすると請求項1,2記載の変性エチレン重合体。

【請求項4】 極性モノマーが水酸基含有エチレン性不飽和化合物、アミノ基含有エチレン性不飽和化合物、エポキシ基含有エチレン性不飽和化合物、芳香族ビニル化合物、ビニルエステル化合物、不飽和カルボン酸およびその誘導体から選ばれる少なくとも一種のモノマーであり、そのグラフト基のグラフト量が、エチレン重合体100重量部に対して0.01~10重量%の範囲にある請求項1~3記載の変性エチレン重合体。

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は特定のエチレン重合体に極性モノマーがグラフトされてなる変性エチレン重合体に関する。さらに詳しくは特定のエチレン重合体を用いることにより、押出し機内での極性モノマーのグラフト反応時において変性エチレン重合体の溶融粘度の低下が少なく且つ目やにも少ない。又金属又は極性物質との接着性にも優れた変性エチレン重合体に関する。

# [0002]

【従来の技術】現在ポリエチレンはその優れた特性により、各種用途に用いられている。しかしながらポリエチレンは分子中に極性基を有しておらず金属、および各種の極性物質との親和性が乏しいという問題があった。こ

の課題を解決するために、ポリエチレンに極性モノマー をグラフトさせポリエチレンに極性基を付与する方法が 広く用いられている。

【0003】しかし従来のチーグラーナッター触媒から 製造されるポリエチレンに極性モノマーをグラフトさせ た場合には種々の問題が生ずる。例えば該ポリエチレン に極性モノマーをグラフトすると、変性後のエチレン重 合体の流動性が著しく低下するという問題がある。又該 従来ポリエチレンは低分子量成分が多くしかもコモノマーがより低分子量成分に挿入されており、この為に極性 モノマーが低分子量成分に優先的にグラフトされる為接 着性等において重要な高分子量成分に極性モノマーがグ ラフトされていないという問題があるし、特に低分子量 成分の変性体は押出し時の目やにの原因となるという問 題があった。

【0004】最近メタロセン触媒から製造されたポリエチレンをグラフト変性体に適用する試みがある。特開平9-3138公報にはメタロセン触媒を用いたエチレン重合体が開示されているが、この場合にもグラフト時のポリエチレンの流動性低下が大きく変性体のメルトインデックスのコントロールが困難であるし、変性エチレン重合体中にも多量の未溶融ゲルが発生する。特開平9-3137にはメタロセン触媒を用いた狭い分子量分布の変性エチレン重合体が開示されているが、この場合分子量分布が狭すぎるためグラフト反応体の製造時の押し出し負荷が高く、又得られた変性エチレン重合体もメルトフラクチャー等の問題を生ずるという問題がある。

### [0005]

【発明が解決しようとする課題】グラフト変性時にエチレン重合体の溶融粘度の低下が少なく押出し時の目やにも少なく、金属又は極性物質との接着性にも優れた変性エチレン重合体を提供することを目的としている。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明者は鋭意検討した 結果、特定のエチレン重合体を用い極性モノマーをグラ フト変性した場合、変性時のエチレン重合体の溶融粘度 の低下且つ目やにも少なく、得られた変性エチレン重合 体は金属又は極性物質との接着性にも優れていることを 見いだした。

【0007】すなわち本発明は、エチレン重合体がエチレン単独重合体、又はエチレンと炭素原子数が3~20 のαーオレフィンの共重合体であって

- (A) 190℃における2. 16kg荷重でのメルトインデックス(MI) が0. 3~20g/10分
- (B) 密度が 0. 920 g/c m³以上
- (C) ゲルパメーションクロマトグラフィー (GPC) で測定した分子量分布が、3~4.5
- (D) 重合体中の末端ビニル基量が1000ヶ炭素あたり0.005ヶ未満の関係を満たすエチレン重合体に極性モノマーがグラフトされてなる変性エチレン重合体で

ある。

【0008】以下本発明を詳細に説明する。本発明で用いる特定のエチレン重合体は、エチレン単独重合体、又はエチレンと炭素数 $3\sim20$ 、好ましくは $4\sim20$ の $\alpha$ ーオレフィンとの共重合体である。炭素数 $3\sim20$ の $\alpha$ ーオレフィンとしては、プロピレン、ブテン-1、ペンテン-1、3ーメチルブテン-1、ヘキセン-1、4ーメチルペンテン-1、オクテン-1、デセン-1、テトラデセン-1、ヘキサデセン-1、オクタデセン-1、エイコセン-1などが使用できる。さらに、ビニルシクロヘキサンあるいはスチレンおよびその誘導体などのビニル化合物も使用できる。特にブテン-1、ヘキセン-1、オクテン-1が好ましい。

【0009】これらαーオレフィンの挿入量はエチレン 重合体の密度が0.92g/cm³以上、好ましくは 0.925g/cm³~0.96g/cm³の範囲となる 量である。ここでの密度はメルトインデックス測定時に 得られるストランドを、120℃で1時間熱処理し、さ らに室温で1時間放冷した後に、密度勾配管で測定した ものである。密度が0.92g/cm³未満の場合、エ チレン重合体の分子量分布が狭くなり変性時の押出し負 荷が上がり、低密度化による低融点成分増加により押出 しの際に多量の目やにが発生する。又得られた変性エチ レン重合体もメルトフラクチャー等を発生しやすくな る。

【0010】本発明で用いるエチレン単独重合体又はエチレンとαーオレフィンとの共重合体の190℃における2.16kg荷重でのメルトインデックスは0.3~20g/10分、好ましくは0.8~10g/10分、さらに好ましくは1~5g/10分の範囲である。メルトインデックスが0.3g/10分未満の場合グラフト時の押出し負荷が高くなり押し出し困難である。20g/10分を越える場合には変性エチレン重合体の接着性が不良となる。

【0011】本発明で用いるエチレン単独又はエチレンとαーオレフィンとの共重合体においては分子量分布(Mw/Mn)は3~4.5、好ましくは3~4である。分子量分布はWaters社製150-C、ALC/GPC、カラムとしてはShodex社製AT-807Sと東ソー社製TSK-gelGMH-H6を直列にして用い、溶媒に10ppmのイルガノックス1010(商品名)を含むトリクロロベンゼンをもちいて、140℃で測定する。尚標準物質として市販の単分散のポリスチレンを用い、検量線を作成する。分子量分布が上記範囲未満である場合、変性時の押し出し負荷が上がり、得られた変性エチレン重合体もメルトフラクチャーを生じやすくなる。

【0012】又分子量分布が上記範囲を越える場合は得られた変性エチレン重合体の接着性が低下するし、グラフト変性時においても多量の目やにが発生する。上記目

やに発生の一つの目安としては、エチレン重合体の溶融特性が以下の場合に少ない。つまり 190 Cにおけるずり応力  $2.4\times10^5$  Paに到達するときのずり速度で定義される流動性インデックス (F1) とメルトインデックス (MI) とが  $F1<75\times MI$  の関係を満たす場合である。 F1 測定においては東洋精機製作所製キャピログラフ1C、キャピラリーL  $8\,mm$ ,  $D2.0\,mm$  を用い 190 Cで、せん断速度を変化させ  $2.4\times10^5$  Paに到達するときのずり速度  $(sec^{-1})$  を測定する。

【0013】又本発明においてもちいられる特定のエチレン重合体中の末端ビニル基は1000ヶ炭素あたり0.005ヶ未満である。この末端ビニル基量が上記範囲を越える場合には、グラフト変性時における押出し機内反応で、エチレン重合体の溶融粘度の低下が大きくなり、変性エチレン重合体のメルトインデックスのコントロールが困難である。又変性エチレン重合体中に高分子成分が発生し多量の未溶融ゲルが発生するという問題がある。末端ビニル基量は厚み0.5mm程度の熱プレスシートを作成し、赤外共鳴吸収法(IR)により910cm<sup>-1</sup>の吸光度(A910)を求め次式により求める。ここで $\rho$ は密度( $g/cm^3$ )、tはフイルムの厚さ(m)である。末端ビニル基量( $\tau$ /1000炭素)=0.114×A910/ $\rho$ 

【0014】次に(A)から(D)の特性を有するエチレン単独重合体、又はエチレンと $\alpha$ -オレフィン共重合体の製造方法について述べる。本発明で用いるエチレン単独、共重合体は、例えば(ア)担体物質、(イ)有機アルミニウム化合物、(ウ)環状  $\eta$  結合性アニオン配位子を有する遷移金属化合物、及び(エ)該環状  $\eta$  結合性アニオン配位子を有する遷移金属化合物と反応して触媒活性を発現する錯体を形成可能な活性化剤から調整された担持触媒を用いて、エチレンを単独重合して、またはエチレンと炭素数  $3\sim20$  の $\alpha$ -オレフィンとを共重合して得られる。

【0015】担体物質(ア)としては、有機担体、無機担体のいずれであってもよい。有機担体としては、好ましくは(1)炭素数2~10のαーオレフィンの(共)重合体、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテンー1、エチレンープロピレン共重合体、エチレンーでデンー1共重合体、エチレンーへキセンー1共重合体、プロピレンーブデンー1共重合体、プロピレンージビニルベンゼン共重合体、(2)芳香族不飽和炭化水素重合体、例えば、ポリスチレン、スチレンージビニルベンゼン共重合体および(3)極性基含有重合体、例えば、ポリアクリル酸エステル、ポリメタクリル酸エステル、ポリアクリルニトリル、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリカーボネート等が挙げられる。

【0016】無機担体としては、(4)無機酸化物、例 えば、SiO2、Al2O2、MgO、TiO2、B2O3、 CaO、ZnO、BaO、ThO、SiO2-MgO、 SiO2-Al2O3、SiO2-MgO、SiO2-V2O 5等、(5)無機ハロゲン化合物、例えば、MgCl 2、AlCl3、MnCl2等、(6)無機の炭酸 塩、硫酸塩、硝酸塩、例えば、Na2CO3、K2CO3 、CaCO3、MgCO3、Al2(SO4)3、B aSO4、KNO3、Mg(NO3)2等、(7)水酸 化物、例えば、Mg(OH)2、Al(OH)3、Ca(OH)2等が例示される。最も好ましい担体物質はシリカである。

【0017】担体の粒子径は任意であるが一般的には1  $\sim 3000 \mu m$ 、好ましくは5~2000 $\mu m$ 、さらに 好ましくは10~1000μmの範囲である。上記担体 物質は必要に応じて(イ)有機アルミニウム化合物で処 理される。好ましい有機アルミニウム化合物の例として は、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウ ム、トリイソブチルアルミニウム、トリヘキシルアルミ ニウム、トリオクチルアルミニウム、トリデシルアルミ ニウムなどのアルキルアルミニウム;、ジエチルアルミ ニウムモノクロリド、ジイソブチルアルミニウムモノク ロリド、エチルアルミニウムセスキクロライド、エチル アルミニウムジクロリド、ジエチルアルミニウムハイド ライド、ジイソブチルアルミニウムハイドライドなどの アルキルアルミニウムハイドライド、ジエチルアルミニ ウムエトキシド、ジメチルアルミニュウトリメチルシロ キシド、ジメチルアルミニウムフェノキシドなどのアル ミニウムアルコキシド、メチルアルモキサン、エチルア ルミキサン、イソブチルアルミキサン、メチルイソブチ ルアルモキサンなどのアルモキサン等が挙げられる。こ れらのうちでトリアルキルアルミニウム、アルミニウム アルコキシドなどが好ましい。最も好ましくはトリメチ ルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブ チルアルミニウムである。

【0018】本発明の担持触媒は、(ウ)環状 n 結合性 アニオン配位子を有する遷移金属化合物(本発明に於い て、以下単に『遷移金属化合物』と称することがある) を含む。本発明の遷移金属化合物は、例えば以下の一般 式(1)で表すことができる。

[0019]

【化1】

$$L_l M X_p X'_q$$
 (1)

式中Mは1 つ以上の配位子Lと $\eta^5$ 結合をしている酸化数+2、+3又は+4の長周期型周期律表第4族遷移金属である。

【0020】また、Lは環状 n 結合性アニオン配位子であり、各々独立に、シクロペンタジエニル基、インデニル基、テトラヒドロインデニル基、フルオレニル基、テトラヒドロフルオレニル基、またはオクタヒドロフルオレニル基であり、これらの基は20個までの非水素原子を含む炭化水素基、ハロゲン、ハロゲン置換炭化水素基、アミノヒドロカルビル基、ヒドロカルビルオキシ

基、ジヒドロカルビルアミノ基、ヒドロカルビルフォスフィノ基、シリル基、アミノシリル基、ヒドロカルビルオキシシリル基及びハロシリル基から各々独立に選ばれる1乃至8の置換基を任意に有していてもよく、さらには2つのLが20個までの非水素原子を含むヒドロカルバジイル、ハロヒドロカルバジイル、ヒドロカルビレンオキシ、ヒドロカルビレンアミノ、シラジイル、ハロシラジイル、アミノシラン等の2価の置換基により結合されていてもよい。

【0021】 X は各々独立に、60 までの非水素性原子を有する、1 価のアニオン性  $\sigma$  結合型配位子、M と 2 価で結合する 2 価のアニオン性  $\sigma$  結合型配位子、T は T は T ないしに各々 T 価ずつの価数で結合する T は T ないして、 炭素数 T を T ないらなる、T は T ない。 T ないらなる、T は T ない。 T といって、T という、T といって、T といって、T といって、T といって、T

【0022】また、1は1又は2の整数である。pは 0、1又は2の整数であり、Xが1価のアニオン性 $\sigma$ 結 合型配位子またはM及びLに各 $\phi$ 1価ずつの価数で結合する2価のアニオン性 $\sigma$ 結合型配位子である時pはMの形式酸化数より1以上少なく、またXがMと2価で結合する2価のアニオン性 $\sigma$ 結合型配位子である時pはMの形式酸化数より1+1以上少ない。またqは0、1または2である。遷移金属化合物としては、上記一般式

(1) で1=1の場合が好ましい。例えば、遷移金属化 合物の好適な例は、以下の一般式(2)で表される。

[0023]

【化2】

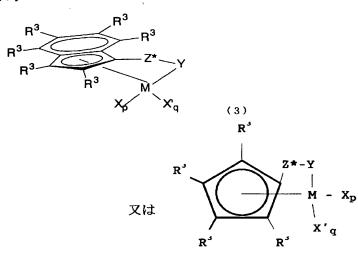
【0024】式中Mは形式酸化数+2、+3または+4のチタニウム、ジルコニウム、ハフニウムである。また、R<sup>3</sup>各々独立に、水素、炭化水素基、シリル基、ゲルミル基、シアノ基、ハロゲン、またはこれらの複合基であり、各々20までの非水素原子を有することができ、また近接するR<sup>3</sup>同士が相俟ってヒドロカルバジイル、シラジイルまたはゲルマジイル等の2価の誘導体を形成して環状となっていてもよい。

【0025】 X"は各々独立にハロゲン、炭化水素基、ヒドロカルビルオキシ基、ヒドロカルビルアミノ基、またはシリル基であり、各々20までの非水素原子を有しており、また2つのX"が炭素数5乃至30の中性の共役ジエン若しくは2価の誘導体を形成してもよい。YはーOー、ーSー、ーNR・ー、ーPR・ーであり、ZはSiR・2、CR・2CR・2、CR

 $'=CR', CR'_2S_1R'_2$  または $GeR'_2$  であり、ここ でR'は各々独立に炭素数1乃至12のアルキル基また はアリール基である。また、nは1乃至3の整数であ る。さらに、遷移金属化合物としてより好適な例は、以 下の一般式(3)及び(4)で表される。

[0026]

### 【化3】



【0028】式中R3は各々独立に、水素、炭化水素 基、シリル基、ゲルミル基、シアノ基、ハロゲン、また はこれらの複合基であり、各々20までの非水素原子を 有することができる。また、Mは、チタニウム、ジルコ ニウムまたはハフニウムである。 Z、Y、X及びX\*は 前出の定義と同じである。pは0、1または2であり、 またqは0または1である。

【0029】但し、pが2でqが0の時、Mの酸化数は +4であり且つXはハロゲン、炭化水素基、ヒドロカル ビルオキシ基、ジヒドロカルビルアミド基、ジヒドロカ ルビルフォスフィド基、ヒドロカルビルスルフィド基、 シリル基またはこれらの複合基あり、20までの非水素 原子を有している。また、pが1でqが0の時、Mの酸 化数が+3であり且つXがアリル基、2-(N, N-ジ メチルアミノメチル)フェニル基または2-(N, N-ジメチル) -アミノベンジル基から選ばれる安定化アニ オン配位子であるか、若しくはMの酸化数が+4であり 且つXが2価の共役ジエンの誘導体であるか、あるいは MとXが共にメタロシクロペンテン基を形成している。

[0027] 【化4】

【0030】また、pが0でqが1の時、Mの酸化数は +2であり且つX'は中性の共役あるいは非共役ジエン であって任意に1つ以上の炭化水素基で置換されていて もよく、また該X'は40までの炭素原子を含み得、M とπ型錯体を形成している。さらに、本発明において、 遷移金属化合物として最も好適な例は、以下の一般式

(4)

(5) 及び(6) で表される。

[0031]

【化5】

(5)

[0032] 【化6】

$$\mathbb{Z}^{3}$$

$$\mathbb{Z}^{*-Y}$$

$$\mathbb{M} - \mathbb{X}_{p}$$

$$\mathbb{X}'_{q}$$

$$\mathbb{X}'_{q}$$

$$\mathbb{X}^{3}$$

【0034】 pは0、1または2であり、qは0または1である。但し、pが2でqが0の時、Mの酸化数は+4であり且つXは各々独立にメチル基またはベンジル基である。また、pが1、qが0の時、Mの酸化数が+3であり且つXが2-(N,N-ジメチル)アミノベンジルであるか、あるいは<math>Mの酸化数が+4であり且つXが2-ブテン-1、4-ジイルである。また、pが0でqが1の時、Mの酸化数は+2であり且つX、は1、4-ジフェニル-1、3-ブタジエンまたは1、3-ペンタジエンである。前記ジエン類は金属錯体を形成する非対称ジエン類を例示したものであり、実際には各幾何異性体の混合物である。

【0035】また、本発明のメタロセン系触媒は、

(エ) 遷移金属化合物と反応して触媒活性を発現する錯体を形成可能な活性化剤(本発明において以下単に『活性化剤』と称することがある)を含む。通常、メタロセン系触媒に於いては、遷移金属化合物と上記活性化剤により形成される錯体が、触媒活性種として高いオレフィン重合活性を示す。本発明において、活性化剤としては、例えば以下の一般式(7)で定義される化合物が挙げられる。

[0036]

[化7] 
$$[L-H]^{d+}[M_mQ_p]^{d-}$$
 (7)

【0037】但し、式中 [L-H] はプロトン付与性のブレンステッド酸であり、Lは中性ルイス塩基である。また、式中 [MmQp] は相溶性の非配位性アニオンであり、Mは周期律表第5族乃至第15族から選ばれる金属又はメタロイドであり、Qは各々独立にヒドリ

ド、ジアルキルアミド基、ハライド、アルコキサイド 基、アリロキサイド基、炭化水素基、炭素数20までの 置換炭化水素基であり、またハライドであるQは1個以 下である。また、mは1乃至7の整数であり、pは2乃 至14の整数であり、dは1乃至7の整数であり、pm=dである。本発明で、活性化剤のより好ましい例は 以下の一般式(8)で定義される化合物である。

[0038]

[化8]  
[L-H]
$$^{d+}$$
[M $_{m}$ Q $_{n}$ (G $_{q}$ (T-H) $_{r}$ ) $_{z}$ ] $^{d-}$  (8)

【0039】但し、式中 [L-H]・はプロトン付与性のブレンステッド酸であり、Lは中性ルイス塩基である。また、式中 [MmQn(Gq(T-H)r)2] は相溶性の非配位性アニオンであり、Mは周期律表第5族乃至第15族から選ばれる金属又はメタロイドであり、Qは各々独立にヒドリド、ジアルキルアミド基、ハライド、アルコキサイド基、アリロキサイド基、炭化水素基、炭素数20までの置換炭化水素基であり、またハライドであるQは1個以下である。

【0040】また、GはM及びTと結合するr+1の価数を持つ多価炭化水素基であり、TはO、S、NR、又はPRであり、ここでRはヒドロカルビル、トリヒドロカルビルシリル基、トリヒドロカルビルゲルマニウム基、若しくは水素である。また、mは1乃至7の整数であり、nは0乃至7の整数であり、qは0又は1の整数であり、rは1乃至3の整数であり、zは1乃至8の整数であり、dは1乃至7の整数であり、n+z-m=dである。

【0041】活性化剤のさらに好ましい例は、以下の一般式(9)で表される。

[0042]

【化9】

$$[L-H]^{+}[BQ_{3}Q*]^{-}$$
 (9)

【0043】但し、式中 [L-H]・はプロトン付与性のブレンステッド酸であり、Lは中性ルイス塩基である。また、式中 [BQ3Q\*]・は相溶性の非配位性アニオンであり、Bは硼素元素を表し、Qはペンタフルオロフェニル基であり、Q\*は置換基としてOH基を1つ有する炭素数6乃至20の置換アリール基である。

【0044】本発明の相溶性の非配位性アニオンの具体

例としては、例えば、トリフェニル(ヒドロキシフェニ ル) ボレート、ジフェニルージ (ヒドロキシフェニル) ボレート、トリフェニル(2,4-ジヒドロキシフェニ ル) ボレート、トリ (p-トリル) (ヒドロキシフェニ ル) ボレート、トリス (ペンタフルオロフェニル) (ヒ ドロキシフェニル) ボレート、トリス(2,4-ジメチ ルフェニル) (ヒドロキシフェニル) ボレート、トリス (3, 5-ジメチルフェニル) (ヒドロキシフェニル) ボレート、トリス (3, 5-ジートリフルオリメチルフ ェニル) (ヒドロキシフェニル) ボレート、トリス (ペ ンタフルオロフェニル) (2-ヒドロキシエチル) ボレ ート、トリス(ペンタフルオロフェニル)(4-ヒドロ キシブチル) ボレート、トリス (ペンタフルオロフェニ ル) (4-ヒドロキシーシクロヘキシル) ボレート、ト リス (ペンタフルオロフェニル) (4-(4´-ヒドロ キシフェニル) フェニル) ボレート、トリス (ペンタフ ルオロフェニル) (6-ヒドロキシ-2-ナフチル) ボ レート等が挙げられ、最も好ましくはトリス(ペンタフ ルオロフェニル) (ヒドロキシフェニル) ボレートが挙 げられる。

【0045】他の好ましい相溶性の非配位性アニオンの例としては、上記例示のボレートのヒドロキシ基がNHR基で置き換えられたボレートが挙げられる。ここで、Rは好ましくは、メチル基、エチル基またはtertーブチル基である。

【0046】また、プロトン付与性のブレンステッド酸 の具体例としては、例えば、トリエチルアンモニウム、 トリプロピルアンモニウム、トリ (n-ブチル) アンモ ニウム、トリメチルアンモニウム、トリブチルアンモニ ウム及びトリ (nーオクチル) アンモニウム、ジエチル メチルアンモニウム、ジブチルメチルアンモニウム、ジ ブチルエチルアンモニウム、ジヘキシルメチルアンモニ ウム、ジオクチルメチルアンモニウム、ジデシルメチル アンモニウム、ジドデシルメチルアンモニウム、ジテト ラデシルメチルアンモニウム、ジヘキサデシルメチルア ンモニウム、ジオクタデシルメチルアンモニウム、ジイ コシルメチルアンモニウム、ビス(水素化タロウアルキ ル) メチルアンモニウム等のようなトリアルキル基置換 型アンモニウムカチオンが挙げられ、また、N, N-ジ メチルアニリニウム、N, N-ジエチルアニリニウム、  $N, N-2, 4, 6-\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C} \rightarrow \mathcal$ N-ジメチルベンジルアニリニウム等のようなN, N-ジアルキルアニリニウムカチオンも好適である。さら に、ジー (i ープロピル) アンモニウム、ジシクロヘキ シルアンモニウム等のようなジアルキルアンモニウムカ チオンも好適であり、トリフェニルフォスフォニウム、 トリ (メチルフェニル) フォスフォニウム、トリ (ジメ チルフェニル) フォスフォニウム等のようなトリアリー ルフォスフォニウムカチオン、或いはジメチルスルフォ ニウム、ジエチルフルフォニウムまたはジフェニルスル

フォニウム等も好適であり、さらにはトリフェニルカルボニウムイオン、ジフェニルカルボニウムイオン、シクロヘプタトリニウム、インデニウム等も好適である。また本発明において活性化剤として次の式(10)で表されるユニットを有する有機金属オキシ化合物も用いることができる。

[0047]

[
$$\{\text{L1 0}\}\$$
 -(M  $^2\text{R}_{\text{n-2}}$ -O-)<sub>m</sub> (1 0)

【0048】ただし、M<sup>2</sup>は周期律表第13族乃至第15族の金属またはメタロイドであり、Rは各々独立に炭素数1乃至12の炭化水素基又は置換炭化水素基であり、nは金属M<sup>2</sup>の価数であり、mは2以上の整数である。本発明の活性化剤の好ましい例は、例えば次式(11)で示されるユニットを含む有機アルミニウムオキシ化合物である。

[0049]

【0050】但し、Rは炭素数1乃至8のアルキル基であり、mは2乃至60の整数である。本発明の活性化剤の最も好ましい例は、例えば次式(12)で示されるユニットを含むメチルアルモキサンである。

[0051]

【0052】但し、mは2乃至60の整数である。本発明で用いる触媒は、成分(ア)担体物質に成分(イ)有機アルミニウム化合物、成分(ウ)環状 n 結合性アニオン配位子を有する遷移金属化合物及び成分(エ)該環状 n 結合性アニオン配位子を有する遷移金属化合物と反応して触媒活性を発現する錯体を形成可能な活性化剤を担持させることにより得られるが、成分(イ)から成分

(エ)を担持させる方法は任意であるが一般的には成分(イ)、成分(ウ)及び成分(エ)をそれぞれが溶解可能な不活性溶媒中に溶解させ、成分(ア)と混合した後、溶媒を留去する方法、また成分(イ)、成分(ウ)及び成分(エ)を不活性溶媒に溶解後、固体が析出しない範囲でないで、これを濃縮して、次の濃縮液の全量を粒子内に保持できる量の成分(ア)を加える方法、成分(ア)に成分(イ)および成分(エ)をまず担持させ、ついで成分(ウ)を担持させる方法、成分(ア)に成分(イ)及び成分(エ)および成分(ウ)を逐次に担持させる方法等が例示される。本発明の成分(ウ)および成分(エ)は一般的には液体又は固体である。

【0053】本発明では成分(イ)、(ウ)、(エ)は、担持の際、不活性溶媒に希釈して使用する場合がある。この目的に使用する不活性溶媒としては、例えば、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、デカン、ドデカン、灯油等の脂肪族炭化水素;

シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロペンタン等の脂環族炭化水素;ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素;及びエチルクロライド、クロルベンゼン、ジクロルメタン等のハロゲン化炭化水素或いはこれらの混合物等を挙げることができる。かかる不活性炭化水素溶媒は、乾燥剤、吸着剤などを用いて、水、酸素、硫黄分等の不純物を除去して用いることが望ましい。

【0054】成分(ア)担体物質1グラムに対し、成分 (イ) 有機アルミニウム化合物はA1原子換算で1×1 0-5から1×10-1モル、好ましくは1×10-4 モルから5×10-2モル、成分(ウ)環状η結合性ア ニオン配位子を有する遷移金属化合物は1×10-7モ  $\mu$ から $1 \times 10 - 3$  モル好ましくは $5 \times 10 - 7$  モルか ら5×10-4モル、成分(エ) 該環状 η 結合性アニオ ン配位子を有する遷移金属化合物と反応して触媒活性を 発現する錯体を形成可能な活性化剤は1×10-7モル から1×10-3モル好ましくは5×10-7モルから 5×10-4モルの範囲である。各成分の使用量、及び 担持方法は活性、経済性、パウダー特性、および反応器 内のスケール等により決定される。得られた担持触媒 は、担体に担持されていない有機アルミニウム化合物、 ボレート化合物、チタン化合物を除去することを目的 に、不活性炭化水素溶媒を用いでデカンテーション或い は濾過等の方法により洗浄することもできる。

【0055】上記一連の溶解、接触、洗浄等の操作は、その単位操作毎に選択される-30℃以上150℃以下範囲の温度で行うことが推奨される。そのような温度のより好ましい範囲は、0℃以上100℃以下である。担持触媒を得る一連の操作は、乾燥した不活性雰囲気下で行うことが好ましい。本発明で用いる担持触媒は、不活性炭化水素溶媒中に分散したスラリー状態で保存することも、或いは乾燥して固体状態で保存することもできる。

【0056】エチレン単独又はエチレンと $\alpha$ ーオレフィンとの共重合体の重合は、スラリー重合法、気相重合法等公知の重合方法を用いることができる。本発明に於いて重合を行う場合、一般的には重合圧力は $0.1\sim10$  MPa、好ましくは $0.3\sim3$  MPaが好適であり、重合温度は20  $\sim115$   $\sim$  好ましくは50  $\sim90$   $\sim$  が好適である。本発明の目的を達成するためには、スラリー重合法が特に好適である。本発明でスラリー重合法を用いる場合、温度の上限は、生成するエチレン単独重合体又は共重合体が実質的にスラリー状態を維持し得る温度が上限であり、この値を越える場合は、エチレン単独又は共重合体の分子量分布が3未満になる。

【0057】スラリー重合法に用いる溶媒としては、本発明で先に記載した不活性炭化水素溶媒が好適であり、特に、イソブタン、イソペンタン、ヘプタン、ヘキサン、オクタン等が好適である。本発明で用いることがで

きるコモノマーは、次の一般式で装されるαーオレフィンである。

[0058] H<sub>2</sub> C=CHR<sup>2</sup>

(式中、 $R^2$  は炭素数  $1 \sim 180$  アルキル基または炭素数  $6 \sim 200$  アリール基であり、アルキル基は直鎖状、分岐状または環状である。)

このようなコモノマーとしては、例えば、プロピレン、 1-ブテン、1-ペンテン、1-ヘキセン、4-メチル -1-ペンテン、1-オクテン、1-デセン、1-ドデ セン、1-テトラデセン、1-ヘキサデセン、1-オク タデセン、1-エイコセン、ビニルシクロヘキサン、及 びスチレンよりなる群から選ばれ、炭素数3~20の環 状オレフィンが、例えば、シクロペンテン、シクロヘプ テン、ノルボルネン、5ーメチル-2-ノルボルネン、 テトラシクロドデセン、及び2-メチル-1.4,5. 8-iii + 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-オクタヒドロナフタレンよりなる群から選ばれ、炭素数 4~20の直鎖状、分岐状または環状ジエンが、例え ば、1, 3-ブタジエン、1, 4-ペンタジエン、1, 5-ヘキサジエン、1,4-ヘキサジエン、及びシクロ ヘキサジエンよりなる群から選ばれる。本発明に於いて は、特に、プロピレン、1-ブテン、1-ペンテン、1 ーヘキセン、4ーメチルー1ーペンテン、1ーオクテ ン、1ーデセン、1ードデセン、1ーテトラデセン、1 - ヘキサデセン、1 - オクタデセン、1 - エイコセン等 が好適である。

【0059】また、本発明で用いる担持触媒はそれのみ でエチレン、またはエチレンとαーオレフィンの重合が 可能であるが、溶媒や反応系の被毒の防止のため、付加 成分として有機アルミニウム化合物を共存させて使用す ることも可能である。好ましい有機アルミニウム化合物 の例としては、トリメチルアルミニウム、トリエチルア ルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリヘキシ ルアルミニウム、トリオクチルアルミニウム、トリデシ ルアルミニウム、ジエチルアルミニウムモノクロリド、 ジイソブチルアルミニウムモノクロリド、エチルアルミ ニウムセスキクロライド、エチルアルミニウムジクロリ ド、ジエチルアルミニウムハイドライド、ジイソブチル アルミニウムハイドライドなどのアルキルアルミニウム ハイドライド、ジエチルアルミニウムエトキシド、ジメ チルアルミニュウトリメチルシロキシド、ジメチルアル ミニウムフェノキシド、等のアルミニウムアルコキシ ド、メチルアルモキサン、エチルアルミキサン、イソブ チルアルミキサン、メチルイソブチルアルモキサンなど のアルモキサンなどが挙げられる。これらのうちでトリ アルキルアルミニウム、アルミニウムアルコキシドなど が好ましい。最も好ましくはトリメチルアルミニウム、 トリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム である。

【0060】本発明で用いる極性モノマーとしては水酸

基含有エチレン性不飽和化合物、アミノ基含有エチレン性不飽和化合物、エポキシ基含有エチレン性不飽和化合物、芳香族ビニル化合物、ビニルエステル化合物、不飽和カルボン酸およびその誘導体から選ばれる少なくとも一種のモノマーである。

【0061】水酸基含有エチレン性不飽和化合物として はヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、2ーヒドロ キシプロピル (メタ) アクリレート、3ーヒドロキシプ ロピル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシー3-フ ェノキシープロピル (メタ) アクリレート、3ークロロ -2-ヒドロキシプロピル (メタ) アクリレート、グリ セリンモノ(メタ)アクリレート、トリメロールプロパ ン (メタ) アクリレート、テトラメチロールエタンモノ (メタ) アクリレート、ブタンジオールモノ (メタ) ア クリレート、ポリエチレングリコールモノ (メタ) アク リレート、2-(6-ヒドロキシヘキサノイルオキシ)エチ ルアクリレートなどの(メタ)アクリル酸エステル:1 0-ウンデセン-1-オール、1-オクテン-3-オー ル、2-メタノールノルボルネン、ヒドロキシスチレ ン、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ヒドロキシブチ ルビニルエーテル、N-メチロールアクリルアミド、2 - (メタ) アクロイルオキシエチルアシツドフォスフェ ート、グリセリンモノアリルエーテル、アリルアルコー ル、アリロキシエタノール、2-ブテン-1, 4-ジオ ール、グリセリンモノアルコール等が挙げられる。

【0062】アミノ基含有エチレン性不飽和化合物としては(メタ)アクリル酸アミノエチル、(メタ)アクリル酸プロピルアミノエチル、メタクリル酸ジメチルアミノエチルおよびメタクリル酸シクロヘキシルアミノエチルなどのアクリル酸又はメタクリル酸のアルキルエステル系誘導体; NービニルエチルアミンおよびNーアセチルビニルアミンなどのビニルアミン系誘導体類; アリルアミン、メタクリルアミン、Nーメチルアクリルアミン、N, NージメチルアクリロアミドおよびN, Nージメチルアミノプロピルアクリロアミド等のアリルアミン系誘導体; アクリルアミドおよびN-メチルアクリルアミドなどのアクリルアミド系誘導体; Pーアミノスチレンなどのアミノスチレン類; 6ーアミノヘキシルコハク酸イミド、アミノエチルコハク酸イミド等が挙げられる。

【0063】エポキシ基含有エチレン性不飽和化合物としてはグリシジルアクリレート、グリシジルメタアクリレート、マレイン酸のモノおよびジグリシジルエステル、フマル酸のモノおよびジグリシジルエステル、マレイン酸のモノおよびジグリシジルエステル、テトラヒドロフタル酸のモノおよびジグリシジルエステル、ブテントリカルボン酸モノおよびジグリシジルエステル、ブテントリカルボン酸モノおよびジグリシジルエステル、シトラコン酸のモノおよびジグリシジルエステル、エンドーシスービシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン2,3-ジカルボ

ン酸 (商標名 ナジツク酸) のモノおよびジグリシジルエステル、ヘプトー5ーエンー2ーメチルー2, 3ージカルボン酸 (商標名:メチルナジツク酸) のモノおよびジグリシジルエステル、アリルコハク酸のモノおよびグリシジルエステルなどのジカルボン酸モノおよびアルキルグリシジルエーテル、アリルグリシジルエーテル、アリルグリシジルエーテル、2ーメチルアリルグリシジルエーテル、スチレンーPーグリシジルエーテル、3, 4ーエポキショーメチルー1ーブテン、3, 4ーエポキシー1ープテン、3, 4ーエポキシー3ーメチルー1ーペンテン、3, 4ーエポキシー3ーメチルー1ーペンテン、5, 6ーエポキシー1ーへキセン、ビニルシクロヘキセンモノオキシド等が挙げられる。

【0064】 芳香族ビニル化合物の例としてはスチレン、αーメチルスチレン、0ーメチルスチレン、pーメチルスチレン、pークロロスチレン、mークロロスチレン、4ービニルピリジン、2ービニルピリジン、5ーエチルー2ービニルピリジン、2ーメチルー5ービニルピリジン、2ーイソプロペニルピリジン、2ービニルキノン、3ービニルイソキノン、Nービニルカルバゾール、Nービニルピロリドン等があげられる。

【0065】不飽和カルボン酸としてはアクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、フマル酸、テトラヒドロフタル酸、イタコン酸、シトラコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、ノルボルネンジカルボン酸などの不飽和カルボン酸又はこれら酸無水物あるいはこれらの誘導体が挙げられる。ビニルエステル化合物の例としては酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル、イソ酪酸ビニル、ピバリン酸ビニル、カプロン酸ビニル、ラルリル酸ビニル、ステアリン酸ビニル、安息香酸ビニル、サルチル酸ビニル、シクロヘキサンカルボン酸ビニル等が挙げられる。

【0066】本発明の変性エチレン重合体は押出し機などを使用して特定のエチレン重合体と極性モノマーを、すでに周知の有機過酸化物存在下で混練反応させる。反応温度は120~300℃の範囲で、反応時間は0.5~10分間の範囲が好ましい。上記極性モノマーのグラフト量はエチレン重合体100重量部に対して0.01~10重量部好ましくは0.05~5重量部 さらに好ましくは0.08~3重量部グラフ量とすることが好ましい。このグラフト量が上記範囲未満の場合変性エチレン重合体の接着性が不十分であるし、この量をこえると、目やにが発生し変性エチレン重合体の連続製造が困難である。

【0067】得れた変性エチレン重合体はすでに公知のフェノール系安定剤、有機フォスファイト系安定剤、は 有機チオエーテル系安定剤高級脂肪酸の金属などの安定 剤、顔料、耐候剤、染料、核剤、ステアリン酸カルシウ ム等の潤滑材、カーボンブラック、タルク、ガラス繊維等の無機充填材あるいは補強材、難燃剤、中性子遮断剤等のポリオレフィンに添加される配合剤を本発明の目的をそこなわない範囲で添加することができる。

【0068】フェノール系安定剤としては、2、6-ジ -t-ブチル-4-メチルフェノール、2、6-ジーシ クロヘキシルー4ーメチルフェノール、2、6ージイソ プロピルー4-エチルフェノール、2、6-ジーt-ア ミルー4ーメチルフェノール、2、6-ジーt-オクチ ルー4-n-プロピルフェノール、2、6-ジシクロへ キシルー4-n-オクチルフェノール、2-イソプロピ ルー4-メチルー6-t-ブチルフェノール、2-t-ブチル-2-エチル-6-t-オクチルフェノール、2 ーイソブチルー4-エチルー6-t-ヘキシルフェノー ル、2-シクロヘキシル-4-n-ブチル-6-イソプ ロピルフェノール、テトラキス (メチレン (3、5-ジ -t-ブチル-4-ヒドロキシ)ヒドロシンナメート) メタン、2、2.-メチレンビス (4-メチルー6-t ーブチルフェノール)、4、4,-ブチリデンビス(3 オビス (3-メチルー6-t-ブチルフェノール)、 2、2,-チオビス (4-メチル-6-t-ブチルフェ ノール)、1、3、5ートリメチルー2、4、6ートリ ス(3,5-ジーtーブチルー4-ヒドロキシフェニ ル) ベンジルベンゼン、1,3,5-トリス(2-メチ ル-4-ヒドロキシ-5-t-ブチルフェノール) メタ ン、テトラキス(メチレン(3,5-ジーブチルー4-ヒドロキシフェニール) プロピオネート) メタン、βー (3. 5-ジーtーブチルー4-ヒドロキシルフェノー ル)プロピオン酸アルキルエステル、2、2, -オキザ ミドビス (エチルー3ー (3, 5ージーtーブチルー4 ーヒドロキシフェニル)プロピオネート、テトラキス (メチレン(2, 4-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシ ル) プロピオネート)、n-オクタデシル-3-(4, ーヒドロキシー3, 5ージーtーブチルフェニル)プロ ピオネート、2,6-ジーt-ブチルーp-クレゾー ル、2, 4, 6-トリス (3, ,5, ジーtーブチルー 4,-ヒドロキシベンジルチオノ-1, 3, 5-トリア ジン、2、2.ーメチレンビス(4ーメチルー6ーtー ブチルフェノール)、4、4,-メチレンビス(2,6 -ジ-t-ブチルフェノール)、2、2,-メチレンビ ス (6-(1-メチルシクロヘキシル) -p-クレゾー ル)、ビス(3,5-ビス(4-ヒドロキシ-3-t-ブチルフェニル) ブチリックアシド) グリコールエステ ル、4、4、-ブチリデンビス(<math>6-t-ブチル-m-クレゾール)、1,1,3-トリス(2-メチル-4-ヒドロキシー5ーtーブチルフェニル)ブタン、1, 3, 5ートリス(2, 6ージメチルー3ーヒドロキシー 4-t-ブチルベンジル) イソシアヌレート、1,3, 5-トリス (3, 5-ジーtーブチルー4-ヒドロキシ

ベンジル) -2, 4, 6-トリメチルベンゼン、1, 3, 5-トリス(3, 5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシベンジル)イソシアネート、1, 3, 5-トリス((3, 5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオニールオキシエチル)イソシアヌレート、2-オクチルチオー4, 6-ジ(4-ヒドロキシー3, 5-トリアジン、4, 4, -チオビス(6-t-ブチルーm-クレゾール)等が挙げられる。

【0069】有機フォスファイト系安定剤としては、ト リオクチルホスファイト、トリラウリルホスファイト、 トリデシルホスファイト、オクチルージホスファイト、 トリス(2,4-ジーt-ブチルフェニル)ホスファイ ト、トリフェニルホスファイト、トリス (ブトキシエチ ル) ホスファイト、トリス (ノニルフェニル) ホスファ イト、ジステアリルペンタエリスリトールジホスファイ ト、テトラ(トリデシル)-1,1,3ートリス(2-メチルー5-tーブチルー4-ヒドロキシフェニル)ブ タンジホスファイト、テトラ (トリデシル) -4,4, ーブチリデンビス (3-メチルー6-t-ブチルフェノ ール) ジホスファイト、トリス (3, 5 - ジー t - ブチ ルー4ーヒドロキシフェニル) ホスファイト、トリス (モノ又はジノニルフェニル) ホスファイト、水素化-4, 4、-イソプロピリデンジフェノールポリホスファ イド、ビス (オクチルフェニル) ビス (4, 4、-ブチ リデンビス(3-メチル-6-t-ブチルフェノー ル))1,6-ヘキサンオールジホスファイド、フェニ ルー4, 4、一イソプロピリデンジフェノールペンタエ リスリトールジホスファイド、ビス(2, 4-ジーt-ブチルフェニル) ペンタエリスリトールジホスファイ ド、ビス(2,6-ジーt-ブチルー4メチルフェニ ル)ペンタエリスリトールジホスファイド、トリ ((4, 4、-イソプロピリデンビス(2-t-ブチル フェノール)) ホスファイド、ジ (ノニルフェニル) ペ ンタエリスリトールジホスファイド、トリス (1, 3-ジーステアロイルオキシイソプロピル) ホスファイト、 4, 4、-イソプロピリデンビス(2-t-ブチルフェ ノール)ジ(ノニルフェニル)ホスファイド、9,10 -ジーヒドロー9-オキサー10-ホスファフェナンス レン-10-オキサイド、テトラキス(2, 4-ジ-t ーブチルフェニル)ー4,4、-ビフェニレンジホスフ ァイド等が挙げられる。

【0070】有機チオエーテル系安定剤としては、ジラウリルー、ジミリスチルー、ジステアリルーなどのジアルキルチオプロピオネート及びブチルー、オクチルー、ラウリルー、ステアリルー、等のアルキルチオプロピオン酸の多価アルコール(例えばグリセリン、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、トリスヒドロキシエチルイソシアヌレート)のエステル、(例えばペンタエリスチトールテトララウリ

ルチオプロピオネート)が挙げられる。さらに具体的に はジラウリルチオプロピオネート、ジミリスチルチオプ ロピオネート、ジステアリルチオジプロピオネート、ラ ウリルステアリルチオジプロピオネート、ジステアリル チオジブチレート等が挙げられる。

【0071】不飽和カルボン酸およびその誘導体として は、ステアリン酸、オレイン酸、ラウリル酸、カプリル 酸、アラキジン酸、パルミチイン酸、ベヘニン酸、など の高級脂肪酸のマグネシウム、カルシウム、バリウム塩 などのアルカリ土類金属塩、カドミウム塩、亜鉛塩、鉛 塩、ナトリウム塩、カリウム塩、リチウム塩などが用い られる。ステアリン酸マグネシウム、ラウリン酸マグネ シウム、パルミチン酸マグネシウム、ステアリン酸カル シュウムオレイン酸カルシウム、ステアリン酸バリウ ム、ラウリン酸バリウム、ラウリン酸バリウム、マグネ シウム、ステアリン酸亜鉛、オレイン酸亜鉛カルシウ ム、ステアリン酸亜鉛、ラウリン酸亜鉛、ステアリン酸 リチュム、ステアリン酸ナトリウム、パルミチン酸ナト リウム、ラウリン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウ ム、ラウリン酸カリウム、12ーヒドロキシステアリン 酸カルシウムなどである。

#### [0072]

【発明の実施の形態】以下に実施例などを用いて本発明を更に具体的に説明するがこれらは本発明の範囲を限定するものではない。

(1)メルトフローインデックス; ASTMD-1238 に従い、190℃、荷重2.16Kgで測定した値であ る

(2)分子量分布;測定に用いた測定装置はWaters 社製150ーC,ALC/GPC、カラムとしてはSh odex社製AT-807Sと東ソー社製TSK-ge 1GMH-H6を直列にして用い、溶媒に10ppmの イルガノックス1010(商品名)を含むトリクロロベ ンゼンをもちいて、140℃で測定した。尚標準物質と して市販の単分散のポリスチレンを用い、検量線を作成 した。

【 0 0 7 3】(3)流動インデックス(F I): 東洋精機製作所製キャピログラフIC、キャピラリーL 8 mm, D 2. 0 mmを用 1 9 0℃で、せん断速度を変化させ 2. 4 × 1 0 5 Paに到達するときのずり速度(sec-1)(F I)を測定する。

(4) 末端ビニル基量: 末端ビニル基量は厚み0.5 m程度の 熱プレスシートを作成し、赤外共鳴吸収法(IR)により  $910 c m^{-1}$  の吸光度( $A_{910}$ ) を求め次式により求める。ここで  $\rho$  は密度( $g/cm^3$ )、 t はフイルムの厚さ(m m) である。

末端ビニル基量(ヶ/1000炭素)=0.114×A910 /ρ ×t

【0074】(5)変性エチレン重合体の接着性評価:変性エチレン重合体をプレス成形により200mm×200mm×0.

5mmに成形した。得られたシートと十分に乾燥させた同一寸法のボリアミド(ナイロン66)シートとを230 ℃、圧力1MPa、時間10秒接着する。得られたシートをJIS-K6854法に準じ180度剥離強度を測定した。

(6)無水マレイン酸のグラフト量:変性エチレン重合体を沸湯キシレンに溶解した後、この溶液にキシレンの3倍のアセトンをいれポリマー沈殿させ変性エチレン重合体を回収した。この変性エチレン重合体を熱プレスし厚み約0.5mmとして、赤外共鳴吸収法により1850cm<sup>-1</sup>外の吸光度(A<sub>1850</sub>)を測定し以下の式で無水マレイン酸のグラフト量を求めた。

無水マレイン酸のグラフト量(%) = 1. 06×A<sub>1850</sub>/r

t(mm)はフイルムの厚みである。

#### [0075]

【実施例1】エチレン重合体の調整

6.2g(8.8mmol)のトリエチルアンモニウムトリス(ペンタフルオロフェニール)(4ーヒドロキシフェニール)ボレートを41のトルエンに加え、90℃、30分間攪拌した。次にこの溶液に1mol/1のトリヘキシルアルミニウムのトルエン溶液40mlを加え90℃で1分間攪拌した。一方、シリカP-10(日本、富士シリシア社製:商品名)を500℃で3時間窒素気流で処理し、その処理後のシリカを1.71のトルエン中に入れ攪拌した。このシリカスラリー溶液に上記トリエチルアンモニウムトリス(ペンタフルオロフェニール)(4ーヒドロキシフェニール)ボレートとトリヘキシルアルミニウムのトルエン溶液を加え3時間、90℃で攪拌した。

【0076】次に1mol/lのトリヘキシルアルミニウムのトルエン溶液206mlを加え、さらに90℃で1時間攪拌した。その後上澄み液を90℃のトルエンを用いてデカンテーションを5回行い過剰のトリヘキシルアルミニウムを除いた。0.218mol/lの濃い紫色のチタニウム(N-1,1-ジメチルエチル)ジメチル(1-(1,2,3,4,5,-eta)-2,3,4,5-テトラメチル-2,4-シクロペンタジエンー1-イル)シラナミナート)((2-)N)-( $n^4$ -1,3-ペンタジエン)のISOPARTME(米国、Exxon化学社製)溶液20mlを上記混合物に加え3時間攪拌し緑色の担持触媒を得た。

【0077】得られた担持触媒の一部を脱水脱酸素したヘキサン0.81とともに1.51の反応器に入れた。容器内温度を75℃としてエチレンと1ープテン、水素の混合ガス比を調整し、全圧が0.8MPaとした。上記組成の混合ガスを補給することで、全圧0.8MPaを保ち2時間重合を行い、第一表記載のエチレン重合体を得た。【0078】得られたエチレン重合体100重量部、無

水マレイン酸0.1重量部および有機過酸化物として2,

5-ジメチル-2、5-ジー(t-ブチルパーオキシ) ヘキサン0.01重量部を添加し、同方向2軸押し出し機 (D45mm、L/D30) にて190℃、で溶融混練し変性 エチレン重合体を50kg/時間で押出し、ダイスの目や に、及び押出されたストランドの表面状態を観察した。 変性エチレン重合体の接着強度を第一表に記載した。又 得られた変性エチレン重合体をインフレーションフイル ムに製膜し、未溶融ゲルを測定した。ゲルは1gフイル ム当たり、径0.2mm以上の大きさを有するゲルの数をカ ウントした。

#### [0079]

【実施例2~4】実施例1の製法に準じ、第一表記載の 実施例2~4のエチレン重合体を製造した。得られたエ チレン重合体はグラフト変性工程においても問題無く、 接着性においても優れていた。

#### [0080]

【比較例1~3】実施例1の製法に準じ、第一表記載の 比較例1~3のエチレン重合体を製造した。比較例1は 変性エチレン重合体のメルトインデックスが低いため、 押出し負荷が高く、ストランドのメルトフラクチャーを おこしていた。比較例2はメルトインデックスが高く、 このため接着性が満足できるものではない。比較例3は エチレン重合体の密度が低く分子量分布が狭くなり、押 出し負荷も高く、ストランドもメルトフラクチャーをお こしていた。又エチレン重合体中の低融点成分も多くな り、変性時に目やにが発生した。

# [0081]

【比較例4】チーグラ触媒によるエチレン重合体 すでに周知の塩化マグネシュム6水和物、2-エチルへ キサノール、4塩化チタンから調整されたチーグラー触 歯 媒を用いて、第一表記載の比較例4のエチレン共重合体 を重合した。変性時においてはメルトインデックスの低 下が大きく押出し負荷も高くなり、ストランドも激しく

メルトフラクチャーをおこしていた。又得られた変性エ チレン重合体は多量の低分子量成分を含むものである 為、接着性も不十分である。末端ビニル基量も多く、変 性エチレン重合体中に多量の未溶融ゲルが発生した。

#### [0082]

【比較例5】 ジルコノセン触媒によるエチレン共重合体 充分に窒素乾燥された200mlのフラスコにシリカ (富士デブイソン社製Grande952:商品名) 4 g、トルエン40mlを入れ、-40℃まで冷却した。 メチルアルモキサンのトルエン溶液(東ソーアクゾ社製 MMAO-3:商品名) 30mlを加え一時間反応さ せ、その後0℃で一時間、さらに80℃で3時間反応を 行い、反応終了後20℃まで冷却し、メチルアルモキサ ンを担持したシリカの担体をえた。次にビス (n-ブチ ルシクロペンタジエニル) ジルコニュムジクロリドのト ルエン溶液 2. 5 m l / l をジルコニウム換算で 1 μ m ol、およびトリイソブチルアルミニュム(1.0mo 1/1)0.12mmolを加え、触媒を合成した。

【0083】得られた懸濁溶液を脱水脱酸素した、ヘキ サン0.81とともに、内部を真空脱気し、窒素置換し た1.51の反応器に入れた。容器内温度を75℃とし てエチレンと1-ブテン、水素の混合ガスの量を調整 し、で全圧が0.8MPa とした。混合ガスを補給すること で、全圧0.8MPa を保ち2時間重合を行い、第一表記載 のエチレン重合体を得た。変性工程においてはエチレン 重合体の分子量分布が狭いため押出し負荷も高く、メル トフローインデツクスの低下も大きいものであつた。又 押し出されてくるストランドものこぎり状にメルトフラ クチャーをおこしていた。又変性エチレン重合体におい ては末端ビニル基量が多い為に多量のゲルが発生した。

#### [0084]

#### 【表1】

	2P - 13X										
	評価項目	単位	実施例1	奥施例2	実施例3	実施例4	比較例1	比較例2	比較例3	比較例4	比較例5
エチレン重合体	メルトフローインデックス	g/10分	2.5	3	1	0.8	0.25	40	1	11	11
	密度	g/cm³	0.941	0.925	0.961	0.935	0.941	0.941	0.915	0.942	0.921
	分子量分布(Mw/Mn)		4.2	3.2	4.4	3.8	4.5	3.2	2.7	8	2.2
	末端ピニル基量	ヶ/1000炭素	0.0008	0.0012	0.0011	0.0018	0.0012	0.0008	0.004	0.09	800.0
	FI	sec-!	82	96	55	40	10	1600	40	150	30
変性条件	エチレン重合体	電量量	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	無数マレイン酸	重量部	0.1	0.8	0.2	0.5	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3
	押し出し負荷	アンペアー	140	135	180	210	300	100	210	300	280
	目やに発生*		0	0	0.	0	0	0	Δ	×	×
	ストランドのメルトフラクチャー**		0	0	0	0	Δ	0	Δ_	×	×
変性エチレン量合体		g/10 <del>5)</del>	1	1.5	0.8	0.5	0.15	21	0.6	0.05	0.08
	無水マレイン酸グラフト量	wt%	0.08	0.64	0.18	0.43	0.08	0.07	0.21	0.1	0.24
	剥離強度	N	240	320	250	350	360	50	14	30	230
	ゲル	ケ/8_	10	23	4	18	56	14	32	2000	350

\* 〇:目やに発生なしム:目やにが発生×:目やに多量に発生 \*\*〇: ストランドの表面が平滑 ム: ストランドの表面が荒れている ×:ストランドがのこぎり状

## [0085]

【発明の効果】本発明の特定のエチレン単独、又はエチ レンとαーオレフィンを、極性モノマーで変性したエチ レン重合体は、変性時におけるメルトインデックスの低 下も少なく且つ目やにも少なく高速押出しが可能であ る。又得られた変性エチレン重合体は接着性に優れてい る。